

第20回ポリュームホログラフィックメモリ (VHM) 技術研究会 「ホログラフィックメモリ材料と新技術」

開催日時： 2014年 11月 14日 (金)
13時30分 ～

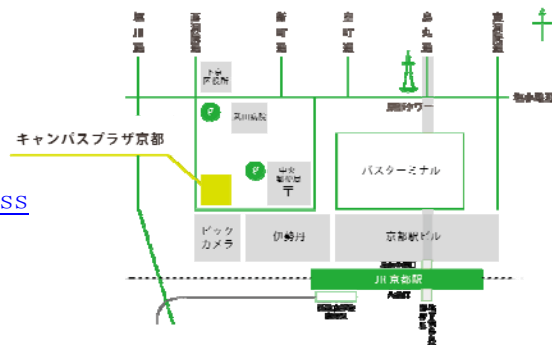
場所： キャンパスプラザ京都 4F 第3講義室
〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939

交通： 京都市営地下鉄烏丸線、近鉄京都線、JR 各線
「京都駅」下車、徒歩5分

地図：<http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access>

主催： 日本光学会ポリュームホログラフィックメモリ
(VHM) 技術研究グループ

アクセスマップ



<研究会プログラム>

13:30～13:55	イントロダクトリートーク、ISOM/IWH 報告	志村努 (東京大学)
13:55～14:30	「ホログラム記録用高感度フォトポリマー材料」	小関 健一 (千葉大学)
14:30～15:05	「体積型ホログラムを用いたセキュリティ技術」	衛藤 浩司 (大日本印刷)
15:05～15:30	— Coffee Break —	
15:30～16:05	「書き換え型ホログラムデバイスを用いたリアルタイムホログラフィックディスプレイ」	堤直人 (京都工芸繊維大学)
16:05～16:40	「並列位相シフトデジタルホログラフィによるシングルショット複素振幅計測」	栗辻安浩 (京都工芸繊維大学)
16:40～16:50	クロージングリマーク	志村努 (東京大学)

■ 研究会参加費 (研究会予稿集を含む)

一般：3000円、学生：1000円 (当日会場にてお支払い下さい。領収書を発行致します。)

※ 研究会終了後、簡単な懇親会を予定しておりますので、是非ご参加下さい。

■ 参加申込み方法： 当日受付 (事前申し込み不要)

■ 問い合わせ先：

技術研究会 (VHM) 事務局 / 笠澄 研一 (パナソニック) E-mail: kasazumi.kenichi@jp.panasonic.com

VHM技術研究G代表 : 志村 努 (東京大学)

実行委員長 : 木下 延博 (NHK)

担当委員 : 尾上 慎介 (日立製作所)